



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Pozvánka

Fakulta aplikovaných věd

Katedra fyziky

si dovoluje pozvat členy akademické obce i odbornou veřejnost na přednášku, kterou přednese

Ing. R. Daniel, Ph.D.

(University of Leoben, Rakousko)

na téma

The origin of stresses in nanostructured thin films

Přednáška je pořádána v rámci semináře Fakulty aplikovaných věd.

Datum konání: 25.10. 2010

Čas konání: 11:00 hod.

Místo konání: UF 226